# FERROELECTRIC LIQUID CRYSTAL ELEMENT

Patent Number:

JP62205319

Publication date:

1987-09-09

Inventor(s):

TSUBOYAMA AKIRA; others: 01

Applicant(s):

**CANON INC** 

Requested Patent:

☐ JP62205319

Application Number: JP19860047340 19860306

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/133; G09F9/30

EC Classification:

Equivalents:

JP1940426C, JP6068589B

# **Abstract**

PURPOSE:To remove defect of orientation due to difference of stages of an auxiliary electrode and to obtain uniform monodomain on an interface with a substrate by covering the auxiliary electrode formed with metallic film contacting with a stripe electrode with spacers.

CONSTITUTION:A glass substrate 2 is constituted of a group of strip-shaped signal electrode 4 and an auxiliary electrode 5 formed of Al film at one end thereof, and polyimide coating film 6 is formed uniformly on the surface of the substrate. Spacers 7 for keeping the cell thickness are formed on the substrate 2 so as to cover the auxiliary electrode. On one hand, a group of stripe scanning electrode 3, auxiliary electrode 5, and polyimide film 6 are formed similarly on the glass substrate 1. The substrate 1 and the substrate 2 are arranged in such manner that upper and lower electrode groups intersect each other, and ferroelectric liquid crystals 8 are filled in the inside thereof. Further, the thickness of the coating film 6 of the substrate 1 is made rather thicker to mitigate the stage difference in the parallel direction to some degree and the direction of orientation treatment is arranged to parallel direction to the direction of the strip electrode. Thus sufficiently good monodomain contg. no defect in the interface is obtd.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-205319

@Int_Cl_1		識別記号	庁内整理番号		@公開	昭和62年(	198	7)9月9日
G 02 F	1/133	3 2 3 3 2 0	8205-2H 8205-2H					
G 09 F	9/30	320	6731-5C	審査請求	未請求	発明の数	1	(全4頁)

②特 願 昭61-47340

**20出 願 昭61(1986)3月6日** 

⑩発 明 者 坪 山 明 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 ⑫発 明 者 谷 口 修 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

⑪出 願 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

⑩代 理 人 弁理士 豊田 善雄

明 組 御

### 1. 発明の名称

強誘電性液晶聚子

### 2.特許請求の範囲

1) 一対の悲板間に強誘電性液晶を挟持し、互いに交差する走査電極と信号電極を設けたマトリクス構造の液晶素子であってが設電極の長手方向に沿って接じた金属フィルムで形成した補助電極を行って接ばた金属フィルムで形成したがあのストライプ状のスペーサーに被覆されていることを特徴とする強誘電性液晶素子。

2) 前記強誘電性液晶がスメクティック相であることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の強誘電性液晶素子。

### 3. 発明の詳細な説明

# [産業上の利用分野]

本 発明 は 液 晶 表 示 素 子 や 液 晶 ー 光 シャッター 等に用いられる 液 品 素 子 に 関 し、詳 しく は 強 誘 電性

液晶を用いた液晶素子に関するものである。

## [開示の概要]

本明細費及び図面は、強誘電性液晶を用いた液 品案子において、ストライプ状の電板に沿って接 した金属フィルムで形成した補助電極をスペー サーで被覆することにより、補助電極の段差によ る配向欠陥をなくすことができるようにしたもの

# [従来の技術]

われている。この配線を設けることにより抵抗値 は下がり、電圧のばらつきは少なくなる。

[発明が解決しようとする問題点]

現在、強誘電性液晶で最も実用性が高いものは、カイラルスメクティック相を持つものである。しかしながら、この液晶相は基板との界面に 改差があると配向欠陥を生じ、均一なモノドメイン に金属補助線を設けると基板上に段整を生じ、均 になるエノドメインとならず適正な駆動特性が得られないという欠点があった。

本発明は、上記従来例の欠点を除去し、適正な 駆動特性を得ることのできる強誘電性液晶素子を 提供することを目的とするものである。

[問題点を解決するための手段]

上記問題点を解決するための手段を、実施例に 対応する第1図を用いて説明すると、本発明は一 対の基板1,2間に強誘電性液晶8を挟持し、互 いに交差する走査電極群3と信号電極群4を設け たマトリクス構造の液晶素子であって、前記走査

3

常に少ないため、配向方向と直交する基板上の補助電極だけをスペーサーで覆うことにより、上下 基板の界面から良好なモノドメイン構造を形成させることができる。

### [実施例]

電極群3と信号電極群4のうち少なくとも一方が、該電極の長手方向に沿って接した金属膜で形成した補助電極5を有し、一方の補助電極がセル厚(平行基板間の間隔)を保持するためのストライプ状のスペーサー7に被覆されていることを特徴とする強誘電性液晶素子である。

[作用]

4

次に、この紫子の具体的な作成例について述べる。

まず、ガラス基板 2 の全面に E B 蒸 着により I T O (Indium - Tin - Oxide) 暦 1000 A を形成し、 100 μm ピッチで 8 0μm 幅のストライプ電極をフォトレジストにより パターニング して信号 電板群 4 ととなる 次に補助電極 5 を形成するため、全面に A L を蒸着後、フォトレジストにより信号電板 にんとなる 接続 フォトレジストにより信号 電板上に がり イミド被 膜 800 A 、幅 5 μm でパターニングを行った。 次に、これらの電極上にポリイミド被膜 800 A を関け、これらの電極上にポリイミド被膜 800 A を関け、 このポリイミド被膜 6 には、目立化成社製 P I Q (商品名) を用い、250 ℃で 1 時間焼成した。

次に補助電極 5 上にストライブ状スペーサーを形成するため、前記ポリイミド被膜 6 上に 1.5 μm でポリイミドを全面に箆布し、フォトレジストによりパターニングして幅 15 μm 。 層厚 2 μm のスペーサーフを形成した。 このスペーサーにより補助電極 5 による段差は解消され、ガラス基板 2 の液晶の接する基板面に急機な段法は

ない。

一方、対向するガラス基板 1 の作成工程は、スペーサー 7 を形成しないこと以外は前記ガラス基板 2 の場合と同様である。

このガラス基板1には前記スペーサー7が形成されていないため、基板上には補助電極5による段差がある。しかしながら、本発明者らは一軸性配向処理方向に液晶層厚の段差がある場合、特にスメクチック相を有する強誘電性液晶においては配向欠陥を生じる割合が非常に小さいことを見いだした。

したがってガラス基板1のポリイミド被膜6の 膜厚をやや厚めの1500Aに設定して平行方向の段 差をある程度級和するとともに、配向処理の方向 を基板上のストライプ電極方向と平行とすること により、界面において欠陥のない良好なモノドメ インを 4 のことができる。配向処理はラビング法 を用い、前述したようにガラス基板1はストライ で電極と平行にガラス基板2はストライプ電極と 垂直にそれぞれラビング処理を施した。

7

モノドメインの形成が確認された。

さらに、このセルの基板端から導線を引き出し、各画素にパルス電圧印加したところ、 1 msecで±15Vの電圧で反転し、第1と第2の安定状態を持つ双安定性を示した。

このように、各画案は一定電圧で一様に反転 し、 1 ライン中での電圧のばらつきが実用上ない ことが確認された。

# 実施例2

液晶材料として以下に示すDOBANBC

C10 H210 O-CH-N O-CH2 = CH2 - C00 - CH2 - CH - C2 H5 を封入し、それ以外はすべて前記実施例 1 と同様の実験を行ったところ、十分均一なモノドメイン配向を得ることができた。また、反転に必要な駆動電圧は 1 msecで±16 V であり、前記実施例 1 と同様に良好な駆動特性が得られた。

本発明で用いるスペーサーフとしては、前述の 実施例で用いたポリイミドの他に、感光性ポリイ このようにして得られた基板を、電極群が互い に直交するよう貼り合わせて被晶セルを形成し た。

### 実施例1

このようにして作成された液晶セルド、以下に 示す3成分からなる強勝電性液晶を封入した。

個光期微鏡による相観察から、上記3成分混合 液晶のS≡C・相(カイラルスメクティック C 相)の 温度範囲は 4 ~ 35℃であった。この 3 成分混合の 液晶を前配液晶セルに封入、封止後、等方相まで昇温し、0.5℃/hで徐冷することにより配向 処理を行った。この液晶セルを直交ニコルに設定した 低光期微鏡で観察すると、配向欠陥の非常に少ない

8

ミド、 感光性ポリアミド、 フォトレジスト材、 ポリアミド、 フェノール 樹脂 等を用いることができる。 また、 補助 電極 5 としては、 A L の 他に Cr (クロム)、 A g (銀)、 Cu (銅) などが使用できる。

## [発明の効果]

以上説明したように、本発明によれば補助電極の段差による配向欠陥をなくし、基板との界面において均一なモノドメインを得ることができる。 したがって強誘電性液晶を用いた場合でも適正な 駆動特性を得ることができる。

### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は実施例を示す部分断面図、第2 図は実施例を示す平面図である。

1,2…ガラス基板、3…走査電極群、

4 … 信号電極群、 5 … 補助電極、

6 … ポリイミド被膜、 7 … スペーサー、

8 … 強誘電性液晶。

9



